

2012年度(H24年度) 第3回 フットニックデバイス・応用技術研究会

・日時：平成24年10月3日(水) 13:00～17:40 講演会
17:40～18:30 ポスターセッション&懇親会

・会場：産業技術総合研究所・臨海副都心センター

★★★ シリコンフォトニクス ★★★

講演プログラム (講演順は変更される可能性があります)

13:00 ~ 14:00

CMOSプロセスによるナノ構造シリコンフォトニクスデバイス

横浜国立大学 工学研究院

馬場 俊彦

14:00 ~ 14:10 休 憩

14:10 ~ 15:10

シリコンフォトニクス集積化技術構築に向けて

独立行政法人 産業技術総合研究所 ナノデバイスセンター

堀川 剛

15:10 ~ 15:30 休 憩

15:30 ~ 16:30

Si上Ge層を用いたアクティブ光デバイスの動向(仮題)

東京大学 大学院工学系研究科

石川 靖彦

16:30 ~ 16:40 休 憩

16:40 ~ 17:10

ECOC2012 学会報告

日本オクラロ株式会社 デバイス本部

内田 憲治

17:10 ~ 17:40

Group IV 2012 学会報告

沖電気工業株式会社 研究開発センタ

岡山 秀彰

17:40 ~ 18:30

ポスターセッション&懇親会

担当幹事：株式会社 日立製作所
沖電気工業株式会社

足立 光一郎
宮村 悟史

事務局：一般財団法人光産業技術振興協会

三浦 貴光